DERWENT-ACC-NO: 2003-096918

DERWENT-WEEK: 200309

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Thermal spraying method for cylinder block,

involves

forming notch portions on bore surface of cylinder

block,

so as to spray coating on notch portions for joining

blocks

PATENT-ASSIGNEE: SUZUKI KK[SUZM]

PRIORITY-DATA: 2001JP-0084403 (March 23, 2001)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES

MAIN-IPC

JP 2002285313 A October 3, 2002 N/A 008

C23C 004/02

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP2002285313A N/A 2001JP-0084403

March 23, 2001

INT-CL (IPC): C23C004/02, C23C004/12, F02F001/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2002285313A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - The bore surface of a cylinder block (3) is notched, such that the

cylinder blocks are joined axially by spraying the coating to the notched

portions.

USE - For cylinder block used in internal combustion engine.

ADVANTAGE - Enhances productivity of the block with good quality.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a sectional view of cylinder block.

Cylinder block 3

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/12

TITLE-TERMS: THERMAL SPRAY METHOD CYLINDER BLOCK FORMING NOTCH PORTION BORE

SURFACE CYLINDER BLOCK SO SPRAY COATING NOTCH PORTION JOIN BLOCK

DERWENT-CLASS: M13 Q52

CPI-CODES: M13-C01;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2003-024833

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2003-076921

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-285313 (P2002-285313A)

(43)公開日 平成14年10月3日(2002.10.3)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			7 -73		考)
C 2 3 C	4/02		C 2 3 C	4/02		3	G024	4
	4/12			4/12		4	K03	1
F 0 2 F	1/00		F 0 2 F	1/00	:	R		•
			坎箭查 蒌	永讃 永	讃求項の数4	OI.	(全 8	頁)

(21)出願番号	特願2001-84403(P2001-84403)	(71)出願人 000002082 スズキ株式会社
(22)出顧日	平成13年3月23日(2001.3.23)	静岡県浜松市高塚町300番地 (72)発明者 高橋 正志 静岡県浜松市高塚町300番地 スズキ株式 会社内
		(72)発明者 國岡 誠也 静岡県英松市高塚町300番地 スズキ株式 会社内
		(74)代理人 100099623 弁理士 奥山 尚一 (外2名)

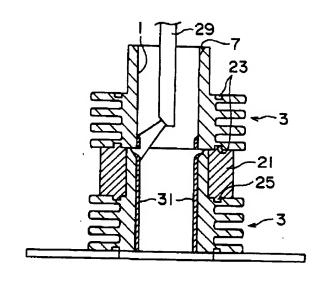
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 シリンダプロックの溶射方法

(57)【要約】

【課題】 特にクランクケースのない型式のシリンダブ ロックにおいて、複数個同時にそれらのボア面に溶射す ることにより、生産性が高く、かつ品質に優れたシリン ダブロックの溶射方法を提供する。

【解決手段】 シリンダブロック3のボア面1に溶射を 施すシリンダブロックの溶射方法において、前記シリン ダブロック1のボア端部同士に間隔を設けるステップ と、この間隔を設けた状態でボア面1に対して溶射フレ ーム33を噴射するステップとを含んでなる溶射方法で ある。このボア端部同士に間隔を設ける方法としては、 ボアラの軸方向端部の一方側を周方向に沿って面取り加 工する方法や、シリンダブロック3,3同士をその軸方 向に離して配設する方法がある。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリンダブロックのボア面に溶射を施す シリンダブロックの溶射方法において、複数のシリンダ ブロックを、そのボア合せ部に隙間を設けて軸方向に積 み重ねるステップと、この状態でボア面に対して溶射フ レームを噴射するステップとを含んでなるシリンダブロ ックの溶射方法。

【請求項2】 前記ボア合せ部に隙間を設けるステップ が、ボアの軸方向一端部のボア面側を周方向に沿って面 取り加工をし、この一端部が上側になるように複数のシ 10 リンダブロックを段積みし、これによって上下のシリン ダブロック間のボア合せ部に凹部を形成することを特徴 とする請求項1に記載のシリンダブロックの溶射方法。

【請求項3】 前記凹部が、溶射皮膜の膜厚を t、凹部 のボア径方向の深さをL1、凹部の高さをL2とした場合 に、L1≥2t、かつ、L2≥2tとなるように形成した ことを特徴とする請求項2に記載のシリンダブロックの 溶射方法。

【請求項4】 前記ボア合せ部に隙間を設けるステップ が、シリンダブロック同士を上下に間隔を隔てて配設す 20 ると共に、この間隔Dが、溶射皮膜の膜厚をtとした場 合に、D≥2tとなるように形成したことを特徴とする 請求項1に記載のシリンダブロックの溶射方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、クランクケースの ないシリンダブロックにおいて、そのボア面に溶射皮膜 を形成する際に、複数のシリンダブロックを同時にかつ 効率的に処理する溶射方法に関する。

[0002]

【従来の技術】通常、アルミニウム合金からなる内燃機 関のシリンダブロックにおいては、ボア面の耐久性を向 上させるために、その表面に耐摩耗性や耐焼付性に優れ た皮膜を形成する方法が採用されており、その方法の一 つとして溶射が挙げられる。ここで、溶射とは、金属又 は金属酸化物等からなる粉末や線材を熱源の中に供給 し、瞬間的に加熱、溶融させ、溶滴となった粒子を被処 理材に高速で衝突及び溶着させることにより、この被処 理剤の表面に皮膜を形成する方法である。この溶射は、 皮膜及び被処理材の材質を選択する自由度が高いことか 40 ら、前述したシリンダブロックのボア面の表面処理とし て実用化され、多くの提案がなされている。この溶射を 用いた従来の技術として、例えば、特公昭59-618 8号公報では、テーブル上にシリンダブロックを固定 し、クランプしたまま回転させ、溶射ガンを上下動させ ることで、ボア面に溶射をする方法が提案されている。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従 来の技術では、溶射をシリンダブロック1台ずつ行って いるため、1台を処理するごとにクランプとアンクラン 50 溶射方法の別の態様は、前記凹部が、溶射皮膜の膜厚を

プを繰り返さなくてはならないなどの付帯作業が多く発 生した。このため、生産効率が低く、特に気筒数の少な い単気筒シリンダブロックでは、その問題が顕著であっ た。従って、1回で複数のシリンダブロックを溶射を行 うことが望まれているが、従来はそのような技術はなか った。

【0004】本発明は、前記課題を解決し、特にクラン クケースのない型式のシリンダブロックにおいて、複数 個同時にそれらのボア面に溶射することにより、生産性 が高く、かつ品質に優れたシリンダブロックの溶射方法 を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明に係るシリンダブ ロックの溶射方法は、前記目的を達成するため、シリン ダブロックのボア面に溶射を施すシリンダブロックの溶 射方法において、複数のシリンダブロックを、そのボア 合せ部に隙間を設けて軸方向に積み重ねるステップと、 この状態でボア面に対して溶射フレームを噴射するステ ップとを含んでいる。この溶射方法によれば、複数個の シリンダブロックに同時に溶射を施すことができるた め、シリンダブロックの生産性を大幅に向上させること ができる。また、溶射フレームは、ボア面に対して斜め 上方あるいは直角方向から噴射されるが、面取り加工が されていない上側のシリンダブロックのボア下端部によ って、溶射フレームが遮られる。よって、上下のシリン ダブロックのボア端部は、溶射がされないため、シリン ダブロックを外す際に溶射皮膜が剥がれる等の問題はな くなる。

【0006】さらに、本発明に係るシリンダブロックの 30 溶射方法の一態様は、前記ボア合せ部に隙間を設けるス テップが、ボアの軸方向一端部のボア面側を周方向に沿 って面取り加工をし、この一端部が上側になるように複 数のシリンダブロックを段積みし、これによって上下の シリンダブロック間のボア合せ部に凹部を形成する方法 である。シリンダブロックのボア一端を面取り形状と し、面取り側を上方にしてシリンダブロックを段積みす ると、上下のシリンダブロックのボア合せ面には凹部が 形成される。この状態で、ボア面に溶射皮膜を形成する と、段積みしたシリンダブロック間で溶射皮膜が分断さ れた状態になり、溶射終了後、シリンダブロックを外す 際に溶射皮膜を剥離させることがない。よって、品質に 優れた複数の溶射シリンダを同時に製造することができ る。また、上下のシリンダブロックは相互に密着してい るため、互いのボア面以外には溶射皮膜が形成されない ため、シリンダブロック間のマスキングが不要となる。 なお、前記凹部の形状は特に限定されることなく種々の 形状、例えば断面略三角形、断面略扇形状などを採用す ることができる。

【0007】そして、本発明に係るシリンダブロックの

t、凹部のボア径方向の深さをL1、凹部の高さをL2とした場合に、L1≥2t、かつ、L2≥2tとなるように形成している。溶射皮膜の2倍近くの直径を有する孔であれば、封孔処理を行うことができる。凹部のボア径方向の深さであるL1、凹部の高さであるL2が溶射皮膜の膜厚の2倍以上であれば、溶射皮膜が一体となって連続することがないため、溶射終了後、シリンダブロックを外す際に溶射皮膜を剥離させることがない。

【0008】なお、本発明に係るシリンダブロックの溶射方法の更に別の態様は、前記ボア合せ部に隙間を設け 10 るステップが、シリンダブロック同士を上下に間隔を隔てて配設すると共に、この間隔Dが、溶射皮膜の膜厚をもとした場合に、D≥2もとなるように形成する方法である。前記溶射方法によれば、シリンダブロック間に隙間を設けて段積みすることにより、ボア面は不連続となる。よって、溶射皮膜を形成した際に、段積みしたシリンダブロック間で溶射皮膜が分断された状態となり、溶射終了後シリンダブロックを外す際に溶射皮膜を剥離させることがない。よって、品質に優れたシリンダブロックを製造することができる。 20

[0009]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態に係るシリンダブロックの溶射方法について、図面を用いて 詳細に説明する。

【0010】本発明の実施の形態に係るシリンダブロックの溶射方法は、特にクランクケースがないタイプのシリンダブロックにおいて、複数のシリンダブロックをそのボア中心軸がほぼ一致するように上下方向に段積みし、ボアを見かけ上一つの円筒になるようにセットした状態で、ボア面に溶射を施す方法である。この場合、段30積みしたシリンダブロック同士の間で溶射皮膜が連続して形成させないようにすることによって、溶射終了後にシリンダブロックを外す際に溶射皮膜を剥離させないようにすることができる。

【0011】図1(a)は、ボア面1に溶射を施す前のシリンダブロック3の一例を示す断面図である。該シリンダブロック3には、軸方向にボア5が貫通して設けられており、該ボア5の内周面であるボア面1はピストンの摺動面になっている。また、シリンダブロック3の上面は、シリンダへッド面15に形成され、下部はスカー40ト部17に形成されている。このシリンダブロック3は、スカート部17の下部側にクランクケースが設けられていないタイプのものである。また、図1(b)に示すように、シリンダブロック3のスカート部17のボア面下端部は、周方向に沿って面取り加工が施された切欠面7に形成されており、一点鎖線で示す面取り加工前の形状9と比較すると、前記切欠面7によってボア面1の下端部が外周方向に向けて斜め下方に広がるように形成されている。

【0012】 [第1の実施の形態] 第1の実施の形態

•

は、ボア面1の端部を面取り加工したシリンダブロック 3を段積みし、シリンダブロック3,3同士の間に前記 切欠面7による凹部を形成した状態でボア面1に溶射を 施す方法である。

【0013】まず、図1(b)のようにボア面下端部に面取り加工を施したシリンダブロック3を上下逆に反転させて、切欠面7によって切欠部11が形成されたスカート部側を上側にし、シリンダヘッド面15を下側にして、図2に示すように、2個のシリンダブロック3,3を段積みする。このとき、上下のボア面1,1同士が径方向にずれないようにするため、それぞれのシリンダブロック3,3のボア中心軸が一致するように固定治具21で位置決め及び固定をする。

【0014】シリンダブロック3のシリンダヘッド面15とフィン6には、予め、位置決め用の凹部又は穴23(図1(a)参照)が設けられており、これらの凹部又は穴23に固定用治具21の凸部25を嵌合させて位置決め及び固定を行う。この状態では、図3にも示すように、下側のシリンダブロック3におけるスカート部側の面13と上側のシリンダブロック3のシリンダヘッド面15とが当接しており、この当接部の内周側端部(ボア合せ部)には、前記シリンダヘッド面15と切欠面7とによって断面略直角三角形の凹部27が形成されている。

【0015】次いで、被処理物であるシリンダブロック 3を回転させながら、ボア5内に溶射ガン29を挿入し て上下に移動させることによって、ボア面1の全体に溶 射皮膜31を形成させることができる。このとき、図3 に示すように、ボア合せ部に形成された凹部27には、 溶射ガン29から噴射される溶射フレーム33に対して 影となる部位が発生する。溶射ガン29から溶射フレー ム33を噴射して溶射を施す場合は、略垂直方向に配置 されたボア面1に対して、斜め上方から噴射角度 θ をも って噴射する。この噴射角度 θ は、通常 $30\sim90$ °の 範囲にあり、前記凹部27を形成するシリンダヘッド面 15と切欠面7の一部とには、ボア面1の角部1aで妨 げられて溶射フレーム33が噴射されない。また、ボア 面1に対して直角方向から噴射する場合($\theta = 90$ °) については、シリンダヘッド面15に対して水平方向に 溶射されるため、溶射皮膜31は形成されない。

【0016】従って、ボア面1に形成された溶射皮膜31は、上下のシリンダブロック3,3間の影となる部位において分断され、溶射終了後のシリンダブロック3を固定治具21から外す際に溶射皮膜31を剥離させることがない。また、お互いのシリンダブロック3,3には、前述したようにシリンダへッド面15とスカート部側の面13とが密着したまま溶射を施すため、互いのボア面1,1以外の不要な部分に溶射皮膜31が形成されるのを防止する効果も得られ、シリンダブロック3,3

50 間のマスキングが不要となる。

【0017】この面取り加工をした凹部27の望ましい 寸法範囲は、図3に示すように、溶射皮膜の膜厚をt、 凹部の深さをL1、凹部の高さをL2とすると、L1≥2 t、かつ、L2≥2tである。ここで、溶射は溶融させ た原料を被処理材に高速で噴射して溶着させることによ って、被処理材の表面に皮膜を形成する表面処理方法で あるため、小さな穴などは封孔できることが知られてい る。本発明者らは、鋭意検討した結果、溶射皮膜31の 厚さtの約2倍(2t)近くの直径の穴であれば、溶射 を施すことによって封孔処理を行うことが可能であるこ とを見出し、前記の凹部27の寸法を見出したものであ る。よって、段積みしたシリンダブロック3,3間の凹 部27が溶射により封孔されることなく、シリンダブロ ック3,3間で溶射皮膜31を分断させるためには、前 記条件のL1≧2t、かつ、L2≧2tが必要であり、面 取り寸法を大きくとる方が溶射皮膜31の分断効果が大 きくなる。ここで、L1、L2の上限値は、その製品特性 を考慮した設計値とすべきであり、例えば5mmであ る。

【0018】なお、シリンダブロック3のボア端部に

は、バリ取りなどの目的のために通常の面取り55が加 工されている場合がある。しかし、本発明で言及してい る面取りはこれとは異なり、図4に示すように、バリ取 りなどを目的とした面取り55が設けられている場合 は、その面取り55から更に前記L1、L2の寸法条件を 満たす面取りをして切欠面7を形成する。一方、図5 (a) に示すように、上下のシリンダブロック3、3の ボア面1,1が連続するようにセットすると、ボア面1 に形成される溶射皮膜31も上下のシリンダブロック3 で連続した一体の溶射皮膜31になってしまう。その結 30 果、図5(b)に示すように、溶射終了後にシリンダブ ロック3を外すと、溶射皮膜31が剥離してしまう。 【0019】また、図6(a)に示すように、切欠面7 を設けたスカート部側の面13を上側にし、切欠面7の ないシリンダヘッド面15を下側にしてシリンダブロッ ク3を段積みした場合は、形成された凹部27が溶射フ レームに対して影にならないため、この状態で溶射を施 すと、溶射皮膜31は上下のシリンダブロック3,3で 連続した一体のものとなってしまう。この結果、シリン ダブロック3を外すと、図6(b)に示すように、溶射 40 皮膜31を剥離させてしまい、さらに、面取りされてい ない下側のシリンダブロック3のシリンダヘッド面15 において、溶射皮膜31の不要な部分35に皮膜31が 形成されてしまうという問題が生じる。

【0020】[第2の実施の形態]第2の実施の形態に おいては、図7では、その一例として、シリンダヘッド 面15のボア端部を面取り加工し、このシリンダヘッド 面15,15同士を当接し、シリンダブロック3,3の 各々の切欠部を合わせることによって、断面略二等辺三

の実施形態で述べたように、噴射角ので斜め上方からボ ア面1に溶射フレーム33を噴射するため、以下の寸法 条件を満足する凹部41であれば、溶射フレーム33に 対して影になる部位が発生し、凹部41で溶射皮膜31 が分断され、溶射終了後シリンダブロック3を外す際 に、溶射皮膜31を剥離させることがない。また、不要 な部分に溶射皮膜31が形成されるのを防ぐ効果も得ら れる。

【0021】前記凹部41の寸法条件としては、図8に 示すように、溶射ガン29の移動方向に対する溶射フレ $-\Delta 33$ の噴射角度を θ 、上側のシリンダブロック3の 切欠面7とボア面1とがなす角度をα、凹部41の深さ をL1、凹部41の高さをL2とすると、 $\theta \leq \alpha < 90$ °、L1≧2t、L2≧2tであることが必要である。ま た、L1、L2の上限値は、前記第1の実施形態の場合と 同様に5mmである。

【0022】ここで、 $\theta \leq \alpha < 90$ ° という角度範囲 は、凹部41の一部が溶射フレーム33に対して影とな り、溶射皮膜31が凹部41に形成されにくくなる範囲 20 である。特に、 $\alpha = 90$ °のときは第1の実施の形態と 同じ状態となり、 $\alpha > 90$ °では面取り形状とは言えな いため、 $\theta \le \alpha < 90$ °となる。また、図7と図8に示 すように、段積みした上下のシリンダブロック1,1の 切欠部の形状が同一である必要はなく、 図9に示すよう に、上下のシリンダブロック3,3の切欠面7,7'の ように形状が異なっていても、 θ 、L1、L2がそれぞれ 前記の条件を満たしていれば問題ない。以上のように、 面取り加工は、第1の実施の形態のように、シリンダブ ロック3,3のボア端部のどちらか一端で行い、面取り した端部が上側になるように段積みするか、第2の実施 の形態のように、ボア端部のどちらか一端を面取りし、 この面取りした端部を合わせるように段積みするか、あ るいは両端を面取りしても良い。

【0023】[第3の実施の形態]第3の実施の形態 は、ボア面端部に面取り加工をしないで、段積みしたシ リンダブロック間に隙間を形成する方法である。つま り、図10と図11に示すように、第1の実施形態と同 様に固定治具でシリンダブロック3,3同士を位置決め 及び固定をするが、この固定治具43の高さを図2のも のよりも大きくして、上下のシリンダブロック3,3の 間に隙間Dを設けることにより、ボア面1に溶射を施す と、隙間Dにおいて溶射皮膜31が分断されるため、溶 射終了後、シリンダブロック3を外すときに溶射皮膜3 1を剥離させることがない。この隙間Dの範囲は、溶射 皮膜31の膜厚をt、隙間をDとすると、D≥2tであ ることが必要となる。

【0024】これは、前述したように、溶射皮膜31を 形成した際に、隙間Dが封孔されることなく、シリンダ ブロック3, 3間で溶射皮膜31を分断させる条件とし 角形の凹部41を形成している。この場合も、前記第1 50 て望ましい。ただし、Dを大きくすると、ボア面1以外

の溶射皮膜31の不要な部分にも皮膜31が形成されて しまい、溶射後に不要な皮膜31を取り除く工程が必要 となることもあるため、前記条件を満たす範囲内ででき るだけDの値は小さい方が望ましい。これを踏まえる と、Dの好ましい上限値は、例えば、1mm以下であ

【0025】以下に、実施例によって本発明を更に具体 的に説明する。

[実施例1] クランクケースのないシリンダブロックの スカート部側のボア端部に表1に示す寸法条件で面取り 10 加工をした。そして、同じ寸法条件で面取りをしたシリ*

*ンダブロックを各々3台ずつ用意して、面取り側(スカ ート部側)を上側にして段積みをし、表2に示す溶射条 件で、ボア面にプラズマ溶射法により溶射皮膜を形成し た。溶射ガンから噴射される溶射フレームの角度 θは、 溶射ガンの移動方向に対して45°とし、また、溶射材 料は炭素鋼粉末とした。溶射終了後、シリンダブロック を外す際に、ボア上端と下端のいずれかにおいて、溶射 皮膜の剥離や欠けなどが発生したものを不良として、不 良の発生数を調査した。その結果を表1に示す。

[0026]

【表1】

	L1 (mm)	L2 (mm)	不良発生シリンダ数(ケ)
No. 1	0	0	4/9
No. 2	0. 2	0. 2	2/9
No. 3	0, 6	0. 2	1/9
No. 4	0. 2	0, 6	2/9
No. 5	0. 6	0. 6	0/9
No. 6	1	1	0/9
No. 7	2	4	0/9

[0027]

【表2】

供給電流	800 A
主動ガス(Ar)の流量	56. 8 1/min
補助ガス(He)の流量	7. 6 1/min
溶射角度的	45°
溶射ガンのトラバース速度	200 mm/sec
溶射ピッチ	2 mm
治射距離し	4.2 mm
溶射皮膜の膜厚 t	250 μm

【0028】この表1から判るように、L1、L2が溶射 皮膜の膜厚の2倍である500μm=0.5mmを共に 超えると、不良の発生がなく、品質の安定した溶射皮膜 30 を形成することができた。

【0029】[実施例2]クランクケースのないシリン ダブロックを3台用意し、シリンダブロック間の隙間D を1 mmとして段積みし、ボア面に溶射皮膜を形成し た。この溶射条件と溶射フレームの角度、溶射材料は実 施例1と同様とした。この結果、 n=3回(シリンダ 数:9ケ)の溶射を行ったが、シリンダブロックを外す 際に、溶射皮膜の剥離や欠けなどは、1つも発生しなか った。

【0030】なお、本発明は、前述した実施の形態に示 40 すものに限定されることなく、本発明の技術思想に基づ いて種々の変更及び変形が可能である。例えば、シリン ダブロック3,3間に隙間を設ける方法としては、前述 したように、シリンダブロック3,3間に固定用治具2 1,43をセットし、該固定用治具21,43の高さ調 整による方法に限定されずこれ以外にも慣用の手段によ って隙間を形成することができる。

【0031】また、溶射皮膜31を形成する際に、被処 理物であるシリンダブロック3を回転させて溶射ガン2

※ダブロック3でなく溶射ガン29を回転させるようにし

20 ても良い。溶射方式についても、プラズマ溶射、アーク 溶射、高速フレーム溶射などを適用することができる。 さらに、シリンダブロック3の気筒数は特に制限され ず、段積みの個数についても制限されない。

【0032】なお、図12に示すように、搬送パレット にシリンダブロック3を複数個セットして、ライン53 上で搬送しながら連続的に溶射するシステムにおいて、 段積みにしたシリンダブロック3を更に横方向に並べる ことにより、更に効率良く溶射することができる。この 方法は、特に単気筒などの気筒数の少ないシリンダブロ ック3に溶射する場合に有効である。また、本発明の技 術は、ショットプラストなどの溶射前処理にも応用可能 であり、前処理工程から溶射処理まで一連の状態で処理 することにより、更に大きな効果が得られる。

[0033]

【発明の効果】本発明に係るシリンダブロックの溶射方 法によれば、特にクランクケースのない型式のシリンダ ブロックにおいて、複数個同時にそれらのボア面に溶射 することができるので、生産性が高く、かつ品質に優れ たシリンダブロックを生産することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本図のうち、(a)は本発明の溶射に用いるシ リンダブロックの断面図、(b)は(a)の要部を拡大 した断面図である。

【図2】第1の実施の形態の溶射を施している状態を示 す断面図である。

【図3】図2の要部を拡大した断面図である。

【図4】第1の実施の形態に適用できる切欠部の形状を 示す断面図である。

【図5】本図のうち、(a)は切欠部を設けないで上下 9を固定させる方法を実施形態として挙げたが、シリン※50 のシリンダブロックに溶射を施した場合の断面図、

10

(b)は(a)のシリンダブロックを外した状態の断面 図である。

【図6】本図のうち、(a)は図2のシリンダブロック の位置関係を上下逆にして溶射を施した断面図、(b) は(a)のシリンダブロックを外した状態の断面図であ

【図7】第2の実施の形態の溶射を施している状態を示 す断面図である。

【図8】図7の要部を拡大した断面図である。

【図9】第2の実施の形態に適用できる切欠部の形状を 10 25 凸部 示す断面図である。

【図10】第3の実施の形態の溶射を施している状態を 示す断面図である。

【図11】図10の要部を拡大した断面図である。

【図12】ライン上で搬送しながら連続的にシリンダブ ロックに溶射する状態を示す側面図である。

【符号の説明】

1 ボア面

3 シリンダブロック

5 ボア

7 切欠面

11 切欠部

13 スカート部側の面

15 シリンダヘッド面

21,43 固定用治具

23 位置決め用凹部

27,41 凹部

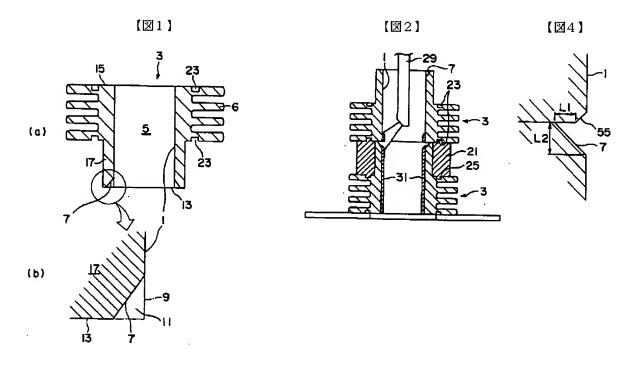
29 溶射ガン

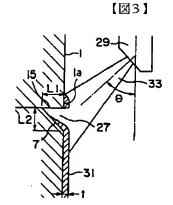
31 溶射皮膜

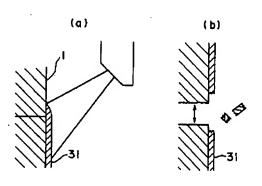
33 溶射フレーム

51 搬送パレット

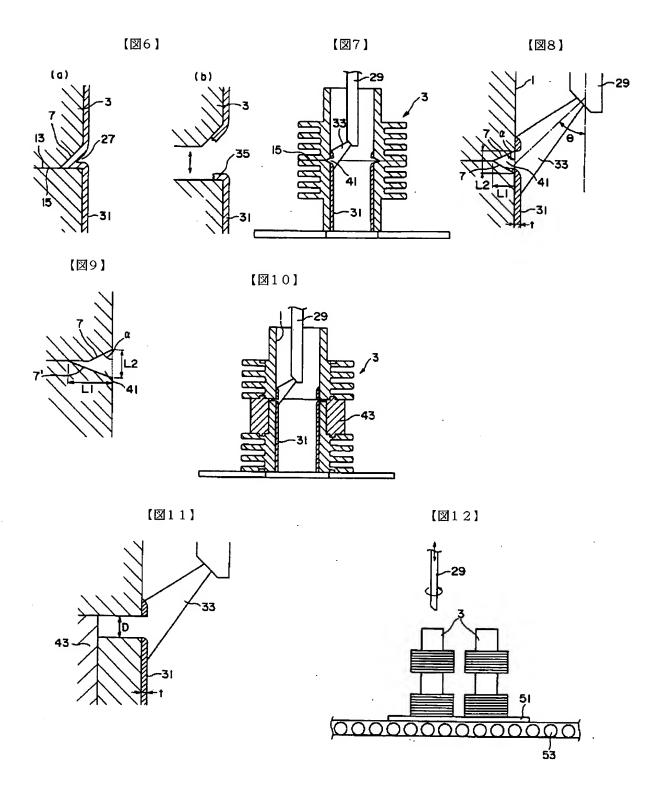
53 ライン







【図5】



フロントページの続き

Fターム(参考) 3G024 AA22 AA31 AA33 AA36 AA37 AA42 BA18 CA20 DA16 FA06 FA14 GA19 GA35 HA07 4K031 AA02 AB02 DA01 EA02 EA04 EA05 EA09